#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-328018

(43) Date of publication of application: 13.12.1996

(51)Int.Cl.

G02F 1/1339

(21)Application number: 07-153957

(71)Applicant: NATOKO PAINT KK

(22)Date of filing:

26.05.1995

(72)Inventor: SHIRAISHI TAKESHI SAKAI MASAHITO

OONO NAMIKO DOI MICHIO

YAMAKADO NAGAHIKO

HATA HIRONORI

## (54) SPACER FOR LIQUID CRYSTAL PANEL AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve light transmission phenomenon by composing of a polymer particle having a long chain alkyl group present on the surface to control the orientation of a liquid crystal molecule surrounding a spacer.

CONSTITUTION: The spacer for liquid crystal panel composed of the polymer particle having the long chain alkyl group present on the surface is provided. The spacer is produced by a method for introducing the long chain alkyl group to the polymer particle by allowing the polymer particle having a functional group on the surface to react with a long chain alkyl compound having a functional group reactive with the functional group. The long chain alkyl group preferably has ≥6C. As the long chain alkyl compound, a long chain alkyl carboxylic acid, a long chain alkyl alcohol, a long chain alkyl sulfonic acid, a long chain alkyl amine or the like is exemplified. Since the liquid crystal molecules are perpendicularly oriented on system to the layer composed of the long chain alkyl group on the surface of the polymer particle when the polymer particle is used for the spacer for liquid crystal panel, the turbulence of orientation of the liquid crystal molecules is suppressed.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

24.04.2002

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3655945 [Date of registration] 11.03.2005

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



# (12) 公開特許公報(A)

35/607JPO1(4452 F1449) 引用文献 4 F1451)

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-328018

(43)公開日 平成8年(1996)12月13日

(51) Int.Cl. 6

酸別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G02F 1/1339

G02F 1/1339

審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 8 頁)

(21)出願番号

特額平7-153957

(22)出願日

平成7年(1995)5月26日

(71)出願人 392007566

ナトコペイント株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区二野町8番3号

(72) 発明者 白石 武士

愛知県名古屋市瑞穂区二野町8番3号 ナ

トコペイント株式会社研究所内

(72)発明者 酒井 雅仁

愛知県名古屋市瑞穂区二野町8番3号 ナ

トコペイント株式会社研究所内

(72)発明者 大野 奈美子

愛知県名古屋市瑞穂区二野町8番3号 ナ

トコペイント株式会社研究所内

(74)代理人 弁理士 宇佐見 忠男

最終頁に続く

# (54) [発明の名称] 液晶パネル用スペーサーおよび骸スペーサーの製造方法

# (57) 【要約】

【目的】本発明は液晶パネル用スペーサーの周りの液晶 分子の配向を規制して光り抜け現象を改善することを目 的とする。

【構成】表面に長鎖アルキル基が存在する重合体粒子を 液晶パネル用スペーサーとして使用し、該長鎖アルキル 基の層によってスペーサーの周りの液晶分子の配向を規 制する。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】表面に長鎖アルキル基が存在する重合体粒 子からなることを特徴とする液晶パネル用スペーサー

1

【請求項2】該長鎖アルキル基は重合体粒子表面にグラ フト重合されたグラフト重合体鎖に結合されている請求 項1に記載の液晶パネル用スペーサー

【請求項3】該長鎖アルキル基は炭素数が6以上である 請求項1または2に記載の液晶パネル用スペーサー

【請求項4】表面に官能基を有する重合体粒子に該官能 応させて該重合体粒子に長鎖アルキル基導入することを 特徴とする液晶パネル用スペーサーの製造方法

【請求項5】上記官能基は重合体粒子表面にグラフト重 合されたグラフト重合体鎖に存在している請求項4に記 載の液晶パネル用スペーサーの製造方法

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は液晶パネル用スペーサー および該スペーサーの製造方法に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】液晶パネルは内側に透明導電膜層を形成 した一対のガラス基板間に液晶層を挟持せしめたもので あり、該一対のガラス基板間に所定の間隙を確保するた めに液晶スペーサーが介在せしめられる。上記スペーサ ーとしてはガラスビーズ、シリカビース等の無機質ビー ズ、ポリスチレンビース等の有機合成樹脂ビーズ等が使 用されているが、ガラス基板との密着性を高めるために 該ビーズ表面に低融点合成樹脂やワックス等が物理的に 付着せられるかあるいは化学的に結合せられる(特開昭 63-94224号)。

## [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来 のスペーサーにあっては電圧、振動、衝撃等の生産工程 上、あるいは使用時に外力を受けその周りの液晶分子に 配向乱れが発生し、そのためにスペーサー周りに光り抜 けが発生し、パネルのリングむら、白すじ、表示のコン トラスト低下が生じると言う問題点があった。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明は上記従来の課題 存在する重合体粒子からなる液晶パネル用スペーサーを 提供するものであり、該スペーサーは表面に官能基を有 する重合体粒子に該官能基と反応可能な官能基を有する 長鎖アルキル化合物を反応させて該重合体粒子に長鎖ア ルキル基導入する方法によって製造される。

【0005】〔重合体粒子〕本発明の液晶パネル用スペ ーサーである重合体粒子は通常下記の二つの方法で製造 される。

#### 1. 析出重合法

量体と言う)を、該ビニル単量体は溶解し、該ビニル単 量体にもとづく重合体は溶解しないような溶媒中で重合 せしめ、生成する重合体を粒子状に析出せしめる方法。 2. シード重合法

上記析出重合法によって製造した重合体粒子をシード粒 子として、該シード粒子をビニル単量体によって膨潤さ せ、該シード粒子中において該ビニル単量体を重合せし めて粒子状の重合体を得る方法。

【0006】上記析出重合法によって得られる重合体粒 基と反応可能な官能基を有する長鎖アルキル化合物を反 10 子あるいは上記シード重合法に使用される重合体粒子お よび/または上記シード重合法によって得られる重合体 粒子は耐熱性、耐溶剤性等の点からみて架橋されている ことが望ましい。析出重合法によって架橋重合体粒子を 得るには、ビニル単量体の一部としてジビニルベンゼ ン、ジアリルフタレート、エチレングリコールジメタク リレート、テトラアリロキシエタン等の多価ビニル化合 物を使用する方法および/または y- メタクリロキシプ ロピルトリメトキシシラン、y- メタクリロキシプロピ ルトリエトキシシラン、γ- メタクリロキシプロピルメ 20 チルジメトキシシラン、γ-メタクリロキシプロピルメ チルジエトキシシラン、y- アクリロキシプロピルメチ ルジメトキシシラン、γ- メタクリロキシプロピルビス (トリメトキシ) メチルシラン、11- メタクリロキシウ ンデカメチレントリメトキシシラン、ビニルトリエトキ シシラン、4-ビニルテトラメチレントリメトキシシラ ン、8-ビニルオクタメチレントリメトキシシラン、3-ト リメトキシシリルプロピルビニルエーテル、ビニルトリ アセトキシシラン、p-トリメトキシシリルスチレン、p-トリエトキシシリルスチレン、p-トリメトキシシリルー 30  $\alpha$ - メチルスチレン、p-トリエトキシシリル-  $\alpha$ - メチ ルスチレン、γ- アクリロキシプロピルトリメトキシシ ラン、ビニルトリメトキシシラン、N-β(N-ビニルベン ジルアミノエチル- y- アミノプロピル) トリメトキシ シラン・塩酸塩等のような加水分解性シリル基を有する ビニル単量体を使用して重合後に加水分解によってシロ キサン結合による架橋を生成する方法が適用される。上 記析出重合法においては、析出した重合体粒子相互の会 合を防止するためにヒドロキシエチルセルロース、ヒド ロキシプロピルセルロース、セルロースアセテートブチ を解決するための手段として、表面に長鎖アルキル基が 40 レート等のセルロース誘導体が分散剤として使用されて もよい。

> 【0007】シード重合法によって架橋重合体粒子を得 るには、シード粒子として上記析出重合法によって得ら れた架橋重合体粒子を用いる方法および/またはシード 粒子を膨潤せしめるビニル単量体の一部として上記多価 ビニル化合物および/または上記加水分解性シリル基を 有するビニル単量体を使用して重合後に加水分解によっ てシロキサン結合による架橋を生成する方法が適用され

重合可能なビニル基を有する化合物(以下単にビニル単 50 【0008】上記析出重合法および/またはシード重合

法におけるビニル単量体の重合に使用される重合開始剤 としては、例えば過酸化ベンゾイル、メチルエチルケト ンパーオキサイド、クメンヒドロパーオキサイド、t-ブ チルヒドロパーオキサイド、シクロヘキサノンパーオキ サイド、t-ブチルパーオキサイド、t-ブチルパーオキシ ベンソエート、t-ブチルパーオキシ-2- エチルヘキサナ ート、t-ブチルパーオキシピバレート、t-ブチルパーオ キシネオデカノエート、3.5.5-トリメチルヘキサノイル パーオキサイド、ジイソプロピルベンゼンヒドロパーオ キサイド、ラウロイルパーオキサイドおよびジクミルパ 10 ーオキサイド等の過酸化物系重合開始剤、2.2'- アゾビ スイソブチロニトリル、2,2'- アゾビスメチルブチロニ トロニトリル、2,2'- アゾビス-2,4- ジメチルバレロニ トリル、2,2'- アゾビス-2- シクロプロピルプロピオニ トリル、2,2'- アゾビス-4- メトキシ-2,4- ジメチルバ レロニトリル、1.1'- アゾビスシクロヘキサン-1- カル ボニトリル、2-フェニラゾ-4- メトキシ-2,4- ジメチル バレロニトリル、2,2'- アゾビス-N,N'-ジメチレンイソ ブチラミジン等アゾ系重合開始剤等の主として油溶性重 合開始剤が使用される。

【0009】〔表面に官能基を有する重合体粒子〕本発 明では上記重合体粒子の表面に官能基を導入し、該官能 基と反応可能な官能基を有する長鎖アルキル化合物を該 重合体粒子に反応させて該重合体粒子に長鎖アルキル基 を導入する。本発明において表面に官能基を有する重合 体粒子とは以下の二つの方法によって製造される。

1. 析出重合法またはシード重合法によって重合体粒子 を製造する場合に、官能基を有するビニル単量体、また は官能基を有するビニル単量体と他のビニル単量体との 混合単量体を使用する方法。

2. 重合体粒子として表面に重合可能なビニル基を有す

るものを使用し、該ビニル基を基点として官能基を有す るビニル単量体、または官能基を有するビニル単量体と 他のビニル単量体との混合単量体を用いてグラフト重合 して官能基を有するグラフト重合体鎖を生成する方法。 【0010】上記二つの方法において使用される官能基 を有するビニル単量体Aとしては、例えばカルボキシル 基、水酸基、アミノ基、アミド基、エポキシ基、スルホ ン基、メルカプト基、イソシアナート基等の官能基、あ るいは加水分解、付加、縮合、開環等の手段によって上 記官能基を生成するような官能基を有するビニル単量体 があり、このようなビニル単量体としては、例えばアク リル酸、2-アクリロイルオキシエチルコハク酸、2-アク リロイルオキシエチルフタル酸、2-アクリロイルオキシ エチルヘキサヒドロフタル酸、メタクリル酸、2-メタク リロイルオキシエチルコハク酸、2-メタクリロイルオキ シエチルフタル酸、2-メタクリロイルオキシエチルヘキ サヒドロフタル酸、2-ヒドロキシエチルアクリレート、 2-ヒドロキシプロピルアクリレート、グリセロールアク リレートアルキレート、2-ヒドロキシエチルメタクリレ 50 ン、イソプレン、クロロプレン、ブタジエン等が例示さ

ート、2-ヒドロキシプロピルメタクリレート、2-ヒドロ キシブチルメタクリレート、グリセロールメタクリレー トアルキレート、N-ビニルホルムアミド (NVF)、N-ビニルアセトアミド、アクリルアミド、メタクリルアミ ド、グリシジルメタクリレート、γ- メタクリロキシプ ロピルトリメトキシシラン、P-スルホン酸スチレン、2-(アクリロイルアミノ) -2- メチルプロパンスルホン 酸、メタクリロイルイソシアナート、ポリエチレングリ コールモノメタクリレート、ポリプロピレングリコール モノメタクリレート、アリルアルコール、イタコン酸、 マレイン酸、クロトン酸、アリルグリシジルエーテル、 ジメチルアミノエチルメタクリレート、ジメチルアミノ エチルアクリレート、ジメチルアミノプロピルメタクリ レート、ジメチルアミノプロピルアクリレート等が例示 される。

【0011】更に上記二つの方法において使用される他 のビニル単量体Bは、上記官能基を有するビニル単量体 Aと共重合可能なビニル単量体であり、このようなビニ ル単量体Bとしては、例えばメチルアクリレート、エチ 20 ルアクリレート、n-プロピルアクリレート、iso-プロピ ルアクリレート、n-ブチルアクリレート、iso-ブチルア クリレート、t-ブチルアクリレート、2-エチルヘキシル アクリレート、シクロヘキシルアクリレート、テトラヒ ドロフルフリルアクリレート、イソボルニルアクリレー ト、イソアミルアクリレート、オクチルアクリレート、 イソオクチルアクリレート、ラウリルアクリレート、ス テアリルアクリレート、ベンジルアクリレート、ノニル フェノキシエチルアクリレート、β- (パーフロロオク チル) エチルアクリレート、メチルメタクリレート、エ 30 チルメタクリレート、n-プロピルメタクリレート、iso-プロピルメタクリレート、n-ブチルメタクリレート、is o-ブチルメタクリレート、t-ブチルメタクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレート、ステアリルメタクリレ ート、ラウリルメタクリレート、イソボルニルメタクリ レート、オクチルメタクリレート、イソオクチルメタク リレート、セチルメタクリレート、ベヘニルメタクリレ ート、イソデシルメタクリレート、トリデシルメタクリ レート、シクロヘキシルメタクリレート、テトラヒドロ フルフリルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、 2, 2, 2-トリフロロエチルメタクリレート、2, 2, 3, 3-テト ラフロロプロピルメタクリレート、2,2,3,4,4,4~ヘキサ フロロブチルメタクリレート、β-(パーフロロオクチ ル) エチルメタクリレート、メトキシポリエチレングリ コールモノメタクリレート、メチルビニルエーテル、エ チルビニルエーテル、n-プロピルビニルエーテル、n-ブ チルビニルエーテル、iso-ブチルビニルエーテル、スチ レン、αーメチルスチレン、アクリロニトリル、メタク リロニトリル、酢酸ビニル、塩化ビニル、塩化ビニリデ ン、弗化ビニル、弗化ビニリデン、エチレン、プロピレ

5

れる。上記ビニル単量体Aおよびビニル単量体Bは二種類以上使用されてもよい。

【0012】前記したように本発明の望ましい重合体粒子には架橋重合体粒子があるが、該架橋重合体粒子を製造するには上記ビニル単量体Bの一部として多価ビニル化合物や加水分解性シリル基を有するビニル単量体を使用することは前記した通りである。上記表面に官能基を有する重合体粒子の重合に際しては重合開始剤が使用されるが、上記重合開始剤としては上記析出重合法および/またはシード重合法におけるビニル単量体の重合に使 10用されたと同一の開始剤が用いられる。

【0013】 [表面に重合可能なビニル基を有する重合 体粒子] 上記方法2において、表面に重合可能なビニル 基を有する重合体粒子を製造するには、上記方法1にお いて製造された表面に官能基を有する重合体粒子に、更 に該官能基と反応可能な官能基を有するビニル単量体を 反応させることによって重合可能なビニル基を導入す る。このような官能基を有するビニル単量体としては、 例えばアクリロイルイソシアナート、メタクリロイルイ ソシアナート、アクリルイソシアナート、m-イソプロ 20 ペニルー $\alpha$ ,  $\alpha$  -ジメチルベンジルイソシアナート、メ タクリロイルクロリド、ビニルベンジルクロリド、ビニ ルベンジルブロマイド、2-ヒドロキシエチルアクリレー ト、2-ヒドロキシプロピルアクリレート、2-ヒドロキシ エチルメタクリレート、2-ヒドロキシプロピルメタクリ レート、アクリル酸、2-アクリロイルオキシエチルコハ ク酸、2-アクリロイルオキシエチルフタル酸、2-アクリ ロイルオキシエチルヘキサヒドロフタル酸、2-メタクリ ロイルオキシエチルコハク酸、グリシジルメタクリレー ト等が例示される。上記ビニル単量体は二種類以上使用 されてもよく、そして上記ビニル基導入反応はメチルエ チルケトン、メチルイソブチメケトン、シクロヘキサノ ンのような上記ビニル単量体が可溶で、上記重合体粒子 が分散可能な有機溶媒中で、所望なれば酸触媒またはア ルカリ触媒を使用して行なわれる。

【0014】〔表面にグラフト重合体鎖を有する重合体粒子〕表面にグラフト重合体鎖を有する重合体粒子を製造するには、上記表面に重合可能なビニル基を有する重合体粒子の該ビニル基を基点として上記ビニル単量体Aまたは上記ビニル単量体Aと上記ビニル単量体Bとの混合単量体をグラフト重合せしめる。上記ビニル単量体Aまたは上記ビニル単量体Bは二種類以上使用されてもよい。上記グラフト重合は通常メタノール、エタノール、iso-プロパノール、n-ブタノール、iso-プタノール、たっプタノール、シクロへキサノール等のアルコール系溶剤、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロへキサノン等のケトン系溶剤、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、酢酸アミル等のエステル系溶剤、ベンゼン、トルエン、キシレンの芳香族系溶剤、セロソルブ、エチルセロソルブ、エチルセロソルブ、エチルセロソルブ、エチルセロソルブ、エチルセロソルブ、エチルセロソルブ、エチルマークを有限を有する重合体数を有する重合体数を表面にある。

6

n-ブチルセロソルブ等のセロソルブ系溶剤等の有機溶剤の存在下において重合体粒子の製造に用いたと同様な重合開始剤を使用して行なわれる。上記のようにして重合体粒子表面には官能基を有するグラフト重合体鎖が形成されるが、本発明においては上記グラフト重合体鎖の官能基に更に該官能基と反応可能な官能基を有するビニル単量体を反応せしめてビニル基を導入し、該ビニル基を基点として更に上記ビニル単量体Aまたは上記ビニル単量体Aと上記ビニル単量体Bとの混合単量体をグラフト重合して官能基を有する二次グラフト重合体鎖を形成してもよく、更に同様な手段で三次以上のグラフト重合体鎖を形成してもよい。上記グラフト重合体鎖、二次以上のグラフト重合体鎖のガラス転移点は望ましくは80℃以下とする。

【0015】〔長鎖アルキル基の導入〕上記のようにし て製造した表面に官能基を有する重合体粒子に該官能基 と反応可能な官能基を有する長鎖アルキル化合物を反応 せしめて長鎖アルキル基を導入する。上記長鎖アルキル 化合物としては、例えば長鎖アルキルカルボン酸、長鎖 アルキルアルコール、長鎖アルキルスルホン酸、長鎖ア ルキルアミン、長鎖アルキルメトキシシラン、長鎖アル キルクロライド、長鎖アルキルブロマイド、長鎖アルキ ルグリシジル、あるいは上記長鎖アルキルカルボン酸、 長鎖アルキルスルホン酸等の塩等が例示される。上記長 鎖アルキル基は炭素数6以上のものが望ましい。上記長 鎖アルキル基導入反応はメチルエチルケトン、メチルイ ソブチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン系溶剤、 酢酸エチル、酢酸n-ブチル、酢酸アミル等のエステル系 溶剤、ベンゼン、トルエン、キシレンの芳香族系溶剤等 の有機溶剤の存在下で所望なれば酸触媒またはアルカリ 触媒を使用して行なわれる。

[0016]

【作用】本発明の重合体粒子は表面に長鎖アルキル基からなる層を有する。このような重合体粒子を液晶パネル用スペーサーとして使用すると、該重合体粒子表面の長鎖アルキル基からなる層に対して液晶分子が垂直に規則正しく配列するため、液晶スペーサー近傍の液晶分子の配向乱れが抑制される。また該重合体粒子表面のグラフト重合体鎖が存在すると液晶パネルに対するスペーサーの密着性が向上する。このような密着性は該グラフト重合体鎖のガラス転移点が80℃以下、望ましくは60℃以下、更に望ましくは40℃以下の時大巾に向上する。更に該重合体粒子表面に二次以上のグラフト重合体鎖が存在すると、該重合体粒子を被覆するグラフト重合体鎖の層の厚みが大きくなって上記密着性がより向上する。

【0017】 【実施例】

〔実施例1〕(表面に-Si OHを有する重合体粒子Aの製造)

50 分子量1. 0×10<sup>5</sup> のヒドロキシプロピルセルロース

30gをエチルアルコール250gに溶解して反応器に 仕込み、更にスチレン単**量**体8g、γーメタクリロキシ プロピルトリメトキシシラン4g、2.2- アゾビスイソ ブチロニトリル O. 1gを該反応器に仕込み、65℃、 10時間、窒素気流下で析出重合させることによって平 均粒径 5.8 μm、標準偏差 1.5%の均一な粒径有す る重合体粒子を得た。上記重合体粒子を分離洗浄後、酸 あるいはアルカリ処理することによって重合体粒子内部 ではSi-〇-Siのシロキサン結合の架橋、重合体粒 子表面ではシラノール基 (Si-OH) が存在する架橋 10 重合体粒子Aが製造された。

【0018】 [実施例2] (表面に-OH基を有する重 合体粒子Bの製造)

n-ブチルパーオキサイド2gをラウリル硫酸ソーダ O. 15gを溶解した水20g中に油滴径が0.5μm以下 になるように乳化微分散せしめた。上記重合開始剤分散 液を5重量%のポリスチレン粒子(粒径1.2 μm)の 水分散液40g中に投入し、30℃、12時間にわたり ゆっくり攪拌することによって該重合開始剤の油滴をポ リスチレン粒子に吸収させてシード粒子分散液とした。 次いでスチレン45g、2-ヒドロキシプロピルメタク リレート15g、およびジビニルベンゼン10gの混合 単量体をラウリル硫酸ソーダ2.85gを溶解した水3 50g中に乳化微分散し、該混合単量体分散液に上記シ ード粒子分散液を添加混合し、該シード粒子に該混合単 **量体を吸収させた。その後上記分散液にポリビニルアル** コール10重量%水溶液100gを添加し、80℃に昇 温して該シード粒子に吸収されている該混合単量体を重 合させた。昇温してから6時間後に上記混合単量体は消 滅し、平均粒径 7 μm、標準偏差 4.5%の表面に - O 30 する重合体粒子 K, Lの製造) H基を有する均一真球な重合体粒子Bが得られた。

【0019】〔実施例3〕(表面に-COOH基を有す る重合体粒子Cの製造)

分子量4×105 のヒドロキシプロピルセルロース50 gをメチルアルコール300gに溶解して反応器に仕込 み、更にスチレン10g、ジビニルベンゼン5g、メタ クリル酸2g、2,2'- アゾビスイソブチロニトリル0. 2gを該反応器に仕込み、60℃、8時間、窒素気流下 で析出重合させることによって、表面に一〇〇〇H基を 有する平均粒径 6. 25 μm、標準偏差 3%の均一真球 40 な重合体粒子Cが得られた。

【0020】〔実施例4〕(表面にエポキシ基を有する 重合体粒子Dの製造)

プロピオン酸エチル200gを反応器に仕込み、更にグ リシジルメタクリレート85.7g、2-ヒドロキシエ チルメタクリレート9.7g、エチレングリコールジメ

タクリレート4.6g、アゾビス(2.4-ジメチルバレロ ニトリル) 0. 15gを該反応器に仕込み、50℃、1 6時間、窒素気流下で析出重合させることによって、表 面にエポキシ基を有する平均粒径4. 9μm、標準偏差 5. 0%の真球な重合体粒子Dが得られた。

【0021】 [実施例5] (表面にアミノ基を有する重 合体粒子Eの製造)

実施例4によって製造した表面にエポキシ基を有する重 合体粒子D10gに対し、トルエン30g、ヘキサメチ レンジアミン10gを反応器に仕込み、80~90℃で 3時間反応させることによって表面にアミノ基を有する 重合体粒子Eが得られた。

【0022】 [実施例6] (表面に重合性ビニル基を有 する重合体粒子F, G, H, Iの製造)

実施例1~3および5によって製造した表面にシラノー ル基、-OH基、-COOH基およびアミノ基等の活性 水素を有する重合体粒子A, B, C, E 夫々10gに対 し、メチルエチルケトン20g、メタクリロイルイソシ アナート3gを一括仕込み室温で30分反応させること 20 によって表面に重合性ビニル基を有する重合体粒子F, G, H, I が得られた。

【0023】 [実施例7] (表面に重合性ビニル基を有 する重合体粒子 J の製造)

実施例4によって製造した表面にエポキシ基を有する重 合体粒子D10gに対し、シクロヘキサノン100g、 メタクリル酸5g、ヒドロキノン0.5gとを反応器に 仕込み、還流下で4時間反応させることによって表面に 重合性ビニル基を有する重合体粒子」が得られた。

【0024】〔実施例8〕 (表面に重合性ビニル基を有

実施例2.5によって製造した表面に一〇H基、アミノ 基を有する重合体粒子B、E夫々10gに対し、テトラ ヒドロフラン20g、メタクリロイルクロリド5gとを 反応器に仕込み、室温で3時間反応させることによって 表面に重合性ビニル基を有する重合体粒子K、Lが得ら れた。

【0025】 [実施例9] (官能基を有するグラフト重 合体鎖の形成)

実施例6~8によって製造した表面に重合性ビニル基を 有する重合体粒子F, G, H, I, J, K, Lの各1g をメチルエチルケトン20gに分散せしめ、ベンゾイル パーオキサイドO. 1gと表1に示すビニル単量体Aお よびビニル単量体Bを添加し80℃で1時間加熱して該 重合体粒子表面に官能基を有するグラフト重合体鎖を形 成した。

【表1】

ビニル単量体B ピニル単層体 A 武料b. 重合体位子 5 g メチルメタクリレート 15 g メタクリル酸 F-1F 2-ヒドロキシエチルメタクリレート・ 7 g メチルメタクリレート 13 g G-1G. 10g PE-850 (日本独唱製) 20 g N-ビニルアセトアミド H-1Η 10g PE-350 (日本油窟製) 10 g I-11 ゲリシジルメタクリレート 5 g | PE-350 (日本油脂製) 15 g アクリルアミド J-1J 15 g η- メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン 5 g PE-850 (日本油扉製) K-1К . 10 g メチルメタクリレート 10 g L-1パラスルホン酸スチレン L

上記反応被から表面に官能基を有するグラフト重合体鎖を形成した重合体粒子F-1, G-1, H-1, I-1, J-1, K-1, L-1を分離した。各重合体粒子表面に存在する官能基は表 2 の通りである。

0

【表 2】

重合体粒子 官能基	
	重合体粒子
F-1 カルボキシル基 G-1 水酸基 H-1 アセトアミド基 I-1 エボキシ基 J-1 アミド基 K-1 トリメトキシシラン基 L-1 スルホン酸基	G-1 H-1 I-1 J-1 K-1

各重合体粒子F-1, G-1, H-1, I-1, J-1, K-1, L-1をSEM観察した結果、重合体粒子F, G, H, I, J, K, Lからの粒子径からの増加は 30 0.03 μ m であった。

【0026】 [実施例10] (重合体粒子表面にアミノ 基を有するグラフト重合体鎖の形成)

実施例9によって製造した表面にアセトアミド基を有するグラフト重合体鎖を有する重合体粒子H-110gに対し、メタノール30g、水酸化ナトリウム3gを反応器に仕込み、還流温度下で6時間反応させることによって表面にアミノ基を有する重合体粒子H-2が得られた。

【0027】〔実施例11〕(重合体粒子表面にシラノール基を有するグラフト重合体鎖の形成)

実施例9によって製造した表面にトリメトキシシラン基を有するグラフト重合体鎖を有する重合体粒子K-110gに対し、メタノール30g、水酸化ナトリウム3gを反応器に仕込み、還流温度下で2時間反応させることによって表面にシラノール基を有する重合体粒子K-2が得られた。

【0028】 [実施例12] (重合体粒子表面に長鎖アルキル基の導入)

実施例9~10によって製造した表面にカルボキシル

基、アミド基、スルホン酸基、アミノ基を有するグラフト重合体鎖を形成した重合体粒子F-1, J-1, L-1, H-2の夫々10gに対し、シクロヘキサノン20g、長鎖アルキル(C12あるいはC13)グリシジル3gを反応器に仕込み、還流温度下で5時間反応させることによって表面に長鎖アルキル基を導入した重合体粒子M, N, O, Pが得られた。

10

【0029】 [実施例13] (重合体粒子表面に長鎖ア 20 ルキル基の導入)

実施例9によって製造した表面にエポキシ基を有するグラフト重合体鎖を形成した重合体粒子I-1の10gに対し、シクロヘキサノン20g、パルミチン酸5gを反応器に仕込み、選流温度下で5時間反応させることによって表面に長鎖アルキル基を導入した重合体粒子Qが得られた。

【0030】 [実施例14] (重合体粒子表面に長鎖アルキル基の導入)

実施例9~11によって製造した表面にカルボキシル基、水酸基、スルホン酸基、シラノール基、アミノ基を有するグラフト重合体鎖を形成した重合体粒子F-1, G-1, L-1, K-2, H-2の夫々10gに対し、トルエン30g、ステアリルハライド5g、トリエチルアミン1gを反応器に仕込み、還流温度下で6時間反応させることによって表面に長鎖アルキル基を導入した重合体粒子R, S, T, U, Vが得られた。

【0031】〔実施例15〕(二次、三次・・・グラフト重合体側鎖の導入)

実施例9~11によって製造した表面に官能基を有する グラフト重合体鎖を形成した重合体粒子F-1, G-1, H-1, I-1, J-1, K-1, L-1, H-2, K-2はそのまゝ長鎖アルキルハライドあるいは長鎖アルキルカルボン酸等と反応させて表面に長鎖アルキル基を導入してもよいが、必要ならば更に実施例6~8と同様な手法によってグラフト重合体鎖に重合性ビニル基を導入した後、実施例9~11と同様な手法によって一次グラフト重合体側鎖と同様な官能基を有する二次グラフト重合体側鎖を導入出来る。このようにして二次グラフト重合体側鎖を導入と、SEM観察により各重合体 粒子の粒子径増加は0.3μmであった。同様にして三

20

11

次、四次・・・グラフト重合体側鎖を導入出来る。このようにして表面に二次、三次、四次・・・グラフト重合体側鎖を形成した重合体粒子は実施例12~14と同様な手法で長鎖アルキル基を導入することが出来る。 【0032】〔評価〕表面に長鎖アルキル基の導入した重合体粒子の光り抜けの評価を行なった。

# 評価方法 1.基板

ITO/ポリイミド配向膜を表面に形成し、ラビング処理を施した基板(90×100mm, EHC社製)を使用 *10* した。

### 2. スペーサー散布

上記基板にスペーサーとしての重合体粒子 $M \sim V$ 、 $F - 1 \sim K - 2$  をスプレーガンにより 3 kg/cm² 圧で散布個数  $150 \sim 180$  個/mm² になるように散布し、150  $\mathbb{C}$ 、30 分の加熱処理によって固着した。

## 3. 液晶

ZLI-2420 (S080): Δn0. 141、粘度 17mm² /sec、ピッチ12μm、Tn-i =85℃ (メ ルク社製) を使用した。

## 4. 直流電圧発生装置

R-8340A(アドバンテスト社製)を使用した。評価結果を表3に示す。

【表3】

12

		ale h €E t	
	重合体粒子	光り抜け評価*	
		DC印加前	DC印加後
	М	2	2
	N	2	2
長	0	. 2	2
1/2	Р	2	2
鎖アルキル茜導入後	Q	1. 5	1. 5
\$ F	R	1	1
後	S.	1	1
	Т	1. 5	1. 5
	ប	1	1
	v	1. 5	1. 5
	F - 1	3	6
長	G-1	2	5
鎖アル	H-2	4	6 ·
#	I — 1	2	4
キル基導	J-1	2	5
入	K = 1	2	4
前	K – 2	3	6
	L-1	5	. 6

\*光り抜けランク 1~6の基準

1:未発生 2:一部発生 3:粒子周り1/3発生 4:粒子周り半分以上発生 5:粒子周り全てから発生

6:大発生

30 【0033】上記評価結果より表面に長鎖アルキル基の 導入していない重合体粒子F-1, G-1, I-1, J-1, L-1, K-2, H-2のDC印加後の光り抜け 評価のランキングは4~6であるのに対して長鎖アルキル基を導入したM, N, O, P, Q, R, S, T, U, VのDC印加後の光り抜け評価のランキングは1~2であり、長鎖アルキル基の導入によりDC印加前後で評価値に差がなく光り抜け現象が大巾に改善された。

## [0034]

【発明の効果】本発明においては、スペーサー表面の長40 鎖アルキル基の層に対して液晶分子が垂直に規則正しく配列するために、液晶パネル用スペーサーの周りに液晶分子の配向が規制されて光り抜け現象が改善され、もって液晶パネルのコントラスト比が向上出来る。

#### フロントページの続き

# (72) 発明者 土井 道雄

愛知県名古屋市瑞穂区二野町8番3号 ナトコペイント株式会社研究所内

#### (72) 発明者 山門 祥彦

愛知県名古屋市瑞穂区二野町8番3号 ナ トコペイント株式会社研究所内 (72) 発明者 畑 宏則

愛知県名古屋市瑞穂区二野町8番3号 ナトコペイント株式会社研究所内